



Лекция 4

Тема Лекции: Ток термоэлектронной эмиссии

к.ф.-м.н., PhD, ассоциированный профессор Тулегенова Аида Тулегенкызы

Цель лекции:

Изучить физическую природу термоэлектронной эмиссии, условия вылета электронов из металла в вакуум при нагревании, основные уравнения и зависимости, описывающие эмиссионные токи, а также рассмотреть практическое применение явления в вакуумной электронике и термоэмиссионных приборах

Основные вопросы:

- 1. Понятие термоэлектронной эмиссии.
- 2. Энергетическое распределение электронов в металле.
- 3. Уравнение Ричардсона-Дэшмана
- 4. Факторы, влияющие на величину термоэлектронного тока.
- 5. Практическое применение термоэлектронной эмиссии

Рассчитаем ток эмиссии электронов с поверхности полупроводника в условиях термодинамического равновесия. Все свободные электроны в полупроводнике находятся в потенциальной яме. Функция распределения этих электронов по степеням свободы описывается больцмановской статистикой:

$$f_0(E,T) = e^{-\frac{E-F}{kT}}$$

Ток, обусловленный этими электронами, называется током термоэлектронной эмиссии. Таким образом, *ток термоэлектронной эмиссии* — это ток, обусловленный горячими равновесными электронами вследствие распределения энергии по степеням свободы

Чтобы узнать число электронов dn, нужно число состояний dz умножить на вероятность их заполнения f(E,T):

$$dn = f(E,T)dz$$

Функция распределения электронов по состояниям для электронов и дырок — в общем случае функция Ферми — Дирака. Однако поскольку рассматриваются электроны с большой энергией, способные покинуть поверхность полупроводника (E-F>>kT), то функция распределения с высокой степенью вероятности будет больцмановской:

$$f_0(E,T) = \frac{1}{e^{\frac{E-F}{kT}} - 1} \approx e^{-\frac{E-F}{kT}}$$

Термодинамическая работа выхода в полупроводниках р и п типов

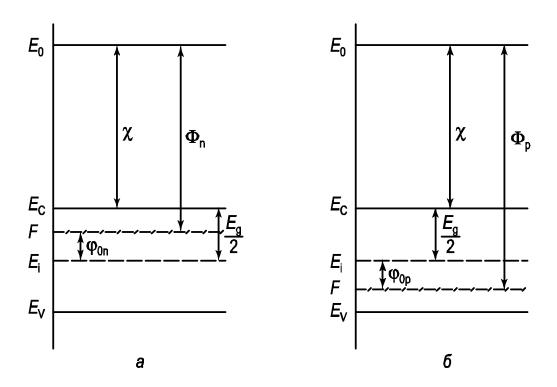


Рис. 1. - Зонная диаграмма полупроводников: а) *n*-типа; б) *p*-типа

Согласно определению термодинамической работы выхода, получаем следующее выражение для термодинамической работы выхода в полупроводниках n типа Фn и p типа Фp:

$$\hat{O}_{\rm n} = -F = \chi + \left(\frac{E_{\rm g}}{2} - \varphi_{\rm n}\right)$$

$$\hat{O}_{p} = -F = \chi + \left(\frac{E_{g}}{2} + \varphi_{p}\right)$$

Эффект поля, зонная диаграмма при эффекте поля

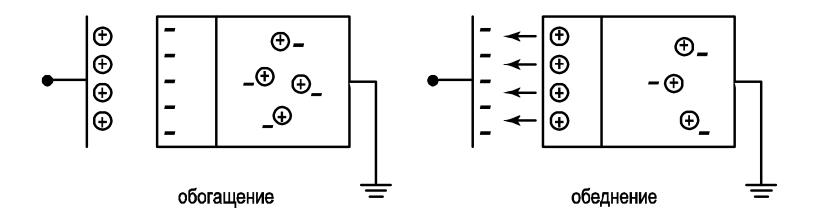
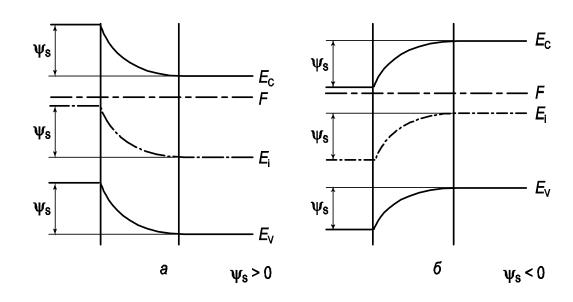


Рис. 2. - Изменение концентрации свободных носителей в приповерхностной области полупроводника при наличии вблизи поверхности заряженной металлической плоскости

Значение электростатического потенциала на поверхности полупроводника называется *поверхностным потенциалом* и обозначается символом ψ_s .

Знак поверхностного потенциала ψ_s соответствует знаку заряда на металлическом электроде, вызывающего изгиб энергетических зон. При $\psi_s > 0$ зоны изогнуты вниз, при $\psi_s < 0$ зоны изогнуты вверх



Энергетические зоны на поверхности полупроводника *п*-типа:

a) в случае обеднения; δ) в случае обогащения

Вопросы для контроля изучаемого материала:

- 1. Что представляет собой явление термоэлектронной эмиссии?
- 2. Объясните физический смысл работы выхода электрона из металла.
- 3. Запишите и прокомментируйте уравнение Ричардсона-Дэшмана.
- 4. Какие параметры влияют на величину эмиссионного тока?
- 5. Чем отличаются оксидные катоды от металлических по эмиссионным свойствам?
- 6. Что такое режим, ограниченный пространственным зарядом, и как он описывается?
- 7. Где на практике используется термоэлектронная эмиссия?

Список литературных источников:

- 8. Трифонов Е. Н. Электронные процессы в твёрдых телах. М.: Наука, 2015.
- 9. Соколов В. И. Физика и технология полупроводников. М.: МИФИ, 2018.
- 10. Millman, J., Halkias, C. Electronic Devices and Circuits. McGraw-Hill, 2010.
- 11. Streetman, B. G., Banerjee, S. Solid State Electronic Devices. Prentice Hall, 2016.
- 12. Sze, S. M., Ng, K. K. Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 2007.
- 13. Boylestad, R., Nashelsky, L. Electronic Devices and Circuit Theory. Pearson, 2019.
- 14. Sedra, A., Smith, K. Microelectronic Circuits. Oxford University Press, 2015.